



NANOCLEAN 2018

Leicht alkalisches, phosphatfreies Reinigungsmittel zum Entfernen von leichten Verunreinigungen, Partikeln und Fingerabdrücken in Ultraschallverfahren. Auch geeignet für eine hydrophile Oberflächenbehandlung



UHRENINDUSTRIE

ANWENDUNG	VERUNREINIGUNGEN
Feine Ultraschallreinigung, Departikulation und hydrophile Oberflächenbehandlung	Leichte Verunreinigungen, Fingerabdrücke, Partikel

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

- Glas:
 - Acryl
 - Mineral
 - Saphir

BESTANDTEILE

- Tenside, Komplexbildner
- Ohne Phosphate
- Ohne CMR Verbindung, REACH-konform

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH-Wert konzentriert: 9.5
- Dichte: 1.03
- Oberflächenspannung: 27.4 mN/m

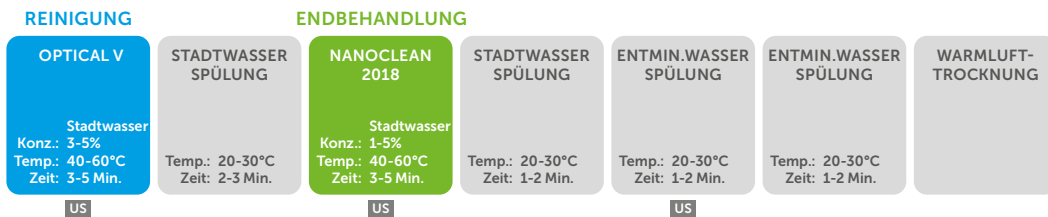
ANWENDUNG*

- Konzentration: 1 bis 5%
- Temperatur: 40 bis 60°C
- Zeit: 3 bis 5 Minuten

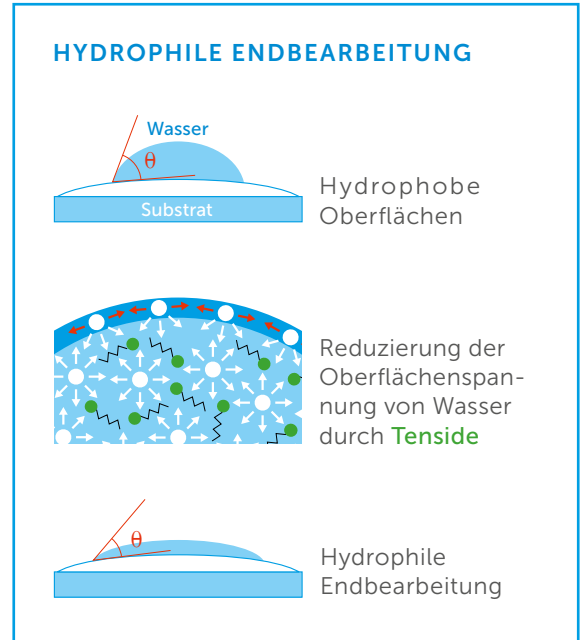
*Abhängig von der Wasserqualität sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen.

VERFAHRENSBEISPIELE

- Reinigen von Saphirglas nach dem Oberflächenschliff



- Oberflächenvorbereitung



15/11/23

LAGERBEDINGUNGEN

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren (HDPE).



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

